



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-186430

(43) Date of publication of application: 21.09.1985

(51)Int.CI.

CO3B 37/027 CO3C 25/02

// G02B 6/00 G02B 6/44

(21)Application number: 59-012876

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

27.01.1984

(72)Inventor: HIBINO YOSHINORI

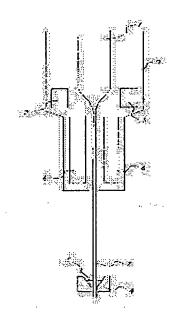
HANABUSA HIROAKI TAJIMA YOSHIMITSU

### (54) METHOD AND APPARATUS FOR DRAWING OPTICAL FIBER

(57) Abstract:

PURPOSE: To manufacture an optical fiber containing little defects of atomic level and having low transmission loss, by reheating the just drawn optical fiber at a temperature below the softening point, and applying a primary coating to the fiber.

CONSTITUTION: An annealing furnace is placed just under the drawing furnace 3. The optical fiber preform 1 is heated above the softening point of the preform 1 in the drawing furnace 3, and drawn to the optical fiber 2. The optical fiber 2 is passed through the annealing furnace 6 set to a temperature below the softening point of the optical fiber and about ≥600° C. When the annealed optical fiber is cooled to a proper temperature, it is coated with the coating material 5 by the die 4. An optical fiber having excellent transmission characteristics and various properties stable for a long period can be manufactured by this process.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

BEST AVAILABLE COPY

of rejection]

[Date of extinction of right]







Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# **BEST AVAILABLE COPY**

**3** 

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60-186430

@Int.Cl.4	識別記号	厅内整理番号		@公開	昭和60年(1	985) 9月21日
C 03 B 37/027 C 03 C 25/02 // G 02 B 6/00 6/44		5602-4G 8017-4G S-7370-2H L-7370-2H	審革訊求	未請求	発明の数 2	2 (全6頁)

**公発明の名称** 光ファイバの線引き方法および装置

②特 頭 昭59-12876

**郊出** 頭 昭59(1984)1月27日

团発	眀	者	日	比 野	蓉	典	茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 話公社茨城軍気通信研究所内	日本電信電
砂発	明	者	花	厨	废.	明	茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 話公社茨城電気通信研究所内	日本電信電
砂発	鄋	君	Ħ	島	祥	光	茨城県那珂郡東福村大字白方字白根162番地 話公社茨城軍気通信研究所内	日本電信電
<b>创出</b>	頭	人		大電信電影 聖十 ※		会社 女史	東京都千代田区内幸町1丁目1番6号	

剪 超 看

#### / 発明の名称

光ファイパの終引き方法やよび装置

#### ユ 佐許請求の範囲

- (1) 光ファイベ用ガラス母材を光ファイベに譲引きする工程にかいて、光ファイベ用ガラス 母材を軟化速度以上に加熱し光ファイベに譲引きするのに建設して、該引きされた光ファ イベを軟化速度以下の温度に再加熱し、その 後、一次被覆を行うことを存在とする光ファ
- (x) 再加熱强度を 6 0 0 ℃以上で光ファイベ用 ガラス母材の軟化温度以下とすることを 存破 とする特許財水の範囲 郎ノ項記載の光ファイ パの練引を 万法。
- (3) 光ファイバ用ガウス母材を光ファイバに設 引きする設置において、光ファイバを軟化選 定以上に加熱する級引き炉と、一次被優契置 の間に、光ファイバの軟化温度以下の温度に

設定した焼きなましずを設置したことを存在 とする光ファイベの敲引き装置。

- (4) 焼きな支し炉を、それぞれ独立に温度制御 可能な複数の質気炉で構成することを物数と する特許請求の範囲部3項記載の光ファイバ の級引き築程。
- (6) 焼きなまし炉を、炉内に温度勾配をもった温度勾配炉で構成することを管理とする特許開来の範囲 第3項、第4項配数の光ファイバの練引き製置。
- 3 晃朔の詳細な説明

(本発明の具する分野)

本発明は原子レベルの欠陥が少なく、低損失な 光ファイパを得るための、光ファイパの練引を方 法シよび茲爾に強するものである。

#### (従来技術)

従来、光ファイパ用ガタス母材を光ファイパに 級引をする姿置はボノ囚のように構成されていた。 ノは光ファイパ用ガタス母材、ユは光ファイパ、 Jは級引を欠、4はダイス、よは独長材、ブはカ

**—227**—



パコである。ボノ図に示す従来の設置では光ファ イバを放引き炉3で軟化温度以上の温度に加熱し た光ファイバ用ガラス母材/から顧引をし、自然 空冷した後、ダイスダのととろで被獲材まをかけ るといり方法で光ファイパが放引をされていた。 との種の英質を用いた銀引を方法では目然空冷に 必要とされる線引を炉とダイスの間の部分で光フ ァイバ袋面にゴミ等が付着すると、光ファイバ袋 固のキメの原因となり製造された光ファイバの製 **取や損失に問題を生ずる。よってとの部分を清浄** な雰囲気に保ち、ダイスのところまで走らせた役 役役材をかけるといった袋世上の工夫がなるれて きた。具体的な排放は特別昭よユー/20840号 公報に開示されている。とのようにすることは、 線引き直後の光ファイバ表面でのヤメの発生を防 止する窓味では効果があったが、もう一つの問題 点として光ファイパが練引き温度である約2000 でから私命されるために、海區に加熱された状態 で生ずるガラス中の原子レベルの欠陥が冷却袋の 光ファイパ中に演算されて残るという現象があっ

(本発明の設置の実施例)

(災施例!~!) 第2回は本発明の装置の実施 例であり、1は光ファイバ用ガラス母村、1は 光ファイバ、3は紐引き炉、4はダイス、5は 被反材、6は気をなまし炉、7はカバーである。 本央施例では焼きなましからの長さは50mと して触引を伊まの直下に設置し、始きなまし炉 とダイス4の間隔はより皿とした。次にこの技 畳の動作について説明する。光ファイベ用ガラ ス母材/を繰引を超るで母材の枚化温度以上に 加熱し光ファイバスに疎引をする。この時、焼 きなせし好るを光ファイパの軟化温度以下に設 定する。光ファイパスが焼きなまし好るを通過 し、被覆を行うのに適切な温度まで冷却された 位置でダイス4により光ファイバユに被覆材5 を被覆する。一般に、被覆を行り延民は始きな まし効果の緻密となる温度よりは低いので、酸 引き炉、焼きたもし炉、メイスの順序を変える ことは選切でない。また、破種前の光ファイバ **に残る欠陥を放少させ、光ファイパの行性の長** 

た。との現象はいままで見すどされてきたが、近年とのような欠陥が反及の634m 付近に吸収ビークを有すること、おに血和されていない結合手を有するとと、おりス中に水深が拡散した場合にとの水果と話びついて水酸基を形成し、光ファイパの損失が長い時間の間に増加する原因となるととが明らかになってきた。

#### (本発明の歓楽)

期間の間の変化を防止することが目的であるから、被極を行う前に欠陥をとりのぞく処理をすることは理にかなりことである。 超引き炉 3 と 鋭きなまし炉 4 は速続したカバーフの中にあり 設引きされた状態の光ファイバが被引き炉 3 から焼きなまし炉 4 に移動する間に外気に触れることはなく、光ファイバ製面のキズの発生を防止できる。

(実施例 / - 3) 用2四と同様の炉の配量にかいて、焼きなまし炉 6を長さ方向に温度分布を

the second of



付げられる母さ!mの强度勾配好とした。この 接置によれば光ファイパの焼きなまし強度を逃 娩的に変化させることができる。

(本発明の方法の実施例)

(実施例2ー1) 教師例1ー1の設定があるして、 のでは、これでは、 のでは、これでは、 のでは、これでは、 のでは、これでは、 のでは、これでは、 のでは、これでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 ののでは、 のので、 のので、

/と同様に移られた光ファイバの放長の634mの光に初する損失を側定して焼きないの効果を見た。 解り の と の の の 別 き 選 皮 に な な の の の の の と で な が 焼きな ま の の の の の と で で な が 焼きな ま の の の が ま の の の が ま の の の が ま の の が ま の の が ま の の が ま の の が ま の の が ま の か な で な か な で は な な か な で は な な か な で は な な か な で は な な か な で は な な か な で は な な か か で は れ な し の か 米 が 小 さ い と が 明 ら か に な っ た っ

(突施例ユーヨ) 突施例ノーノと関級の装置構成で統合力主し炉の選及をノののでとし級引き速度を変化させるとばよ図点線ノユのようによのm/分の統引を速度さて損失の増加はなかった。

(央施例ユーザ) 突施例ノーユの設置構成で各 焼き力まし炉の健康を凝引を炉に近いものほど 高温とし、それぞれの選定性をユロロ℃とした。

始きなまし温度500°Cさでは約8なさし夕が 存在しない時の損失とまったく同じであり、偽 きなましの効果はない。ぬきなさし温度を400 ℃以上とすると、損失はよ00℃以下の場合の 200dB/Lから10dB/Lに低下した。 始きな まし匯皮を1200℃以上とすると、再びQ63 µп ての損失は増加する似何となり、 更に 温度を 上げると級引きされた光ファイバの細盤化が起 とった。ノコロロで以上での損失の増大は焼き なましかるの出口での急冷の効果が出てくると とを示してかり、光ファイパの相径化は焼きな ましが中で光ファイパの軟化が起こったことを 示している。以上の段果から、 30×/分の無引 き速皮で焼きなまし炉の美さがs Ocsの場合に は、焼きなまし弦皮は600~1200℃とす ることが適当であることが明らかになった。 (突旋例ユーユ) | 突旋例/一/と同様の投資権 成で焼きなまし炉の温度を800℃とし、放引 き選定を20m/分から60m/分えで変化させて 光ファイバを作製した。その損失を実施例ユー

級引きがにもっとも近い第1の逆をなましからの温度を800℃として超引き油度を変化させて光ファイバを作裂し枚及の63μmの光に対する損失を測定した。この時の損失は第5回の一点鉄段13のようになり、最高温度800℃でも60m/分の絞引き速度まで十分に焼きなましの効果が出ることが明らかになった。

以上の方法の契約例では主に光ファイバの辞引 き速度を変化させて、拠音なまし効果を検討した。

-229-



#### (効 集)

以上説明したように、本発明の光ファイバの磁引き方法やよび設置によれば、数化して減引きるれた光ファイバが軟化温度から急冷されることな

- 11 --

ノュ…焼きなまし炉をノの00℃に設定した時の 損失、ノコ…多段の焼きなましがもしくは温度勾 配炉を設置した時の損失。

拉豆代巫人

日本電信電話公社武政町電気通信研究 新花 情報符許部長 造士 員



an marina a an taona ay a ay ay a negariyariyeyeya na kasa

く、 好きなせし好を通過して徐冷されるために、 軟化時に生ずる光ファイバ表面の原子レベルの欠 陥が凍結されることがない。よってこの欠陥に超 因する波長の63μm付近の光に対する吸収を低波 させることができ、 伝送特性に侵れた、 長期的に 特性の安定した光ファイバを得ることができると

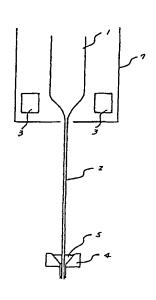
#### 4 図面の簡単な説明

いり利点がある。

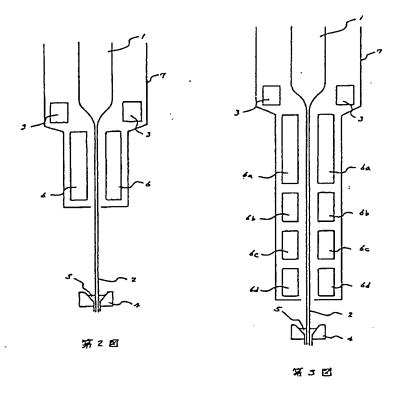
第/図は従来の級引き装置の基本課成例、第2 図は本発明の級引き装置の実施例、第3図は本発明の級引き設置の他の実施例、第4図は光ファイベの焼きなまし温度と放及の63月中での損失の関係を示す図でA点は焼きなまし起が存在しない場合を示す。第3図は光ファイベの級引き選配と放及の63月中での損失の関係を示す図である。

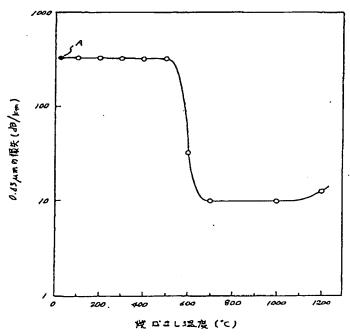
/ … 光ファイパ用ガラス母材、 2 … 光ファイパ、 3 … 顧引き炉、 4 … ダイス、 5 … 被授材、 6, 6 m, 6 b, 6 c, 6 d … 始きなまし炉、 7 … カパー、 / / … 焼きなまし炉を8 0 0 ℃ に設定した時の損失。

- 12 -



第1四





券 4 図 —231—

